

Photopolymerisable composition and photopolymerisable recording material produced therefrom

BEST AVAILABLE COPY

Patent number: DE4027301
Publication date: 1992-03-05
Inventor: GEISSLER ULRICH DR [DE]; FROMMELD HANS-DIETER DR [DE]; RUCKERT HANS DR [DE]
Applicant: HOECHST AG [DE]
Classification:
 - **international:** C08F2/50; G03F7/031; G03F7/09
 - **europen:** G03F7/031
Application number: DE19904027301 19900829
Priority number(s): DE19904027301 19900829

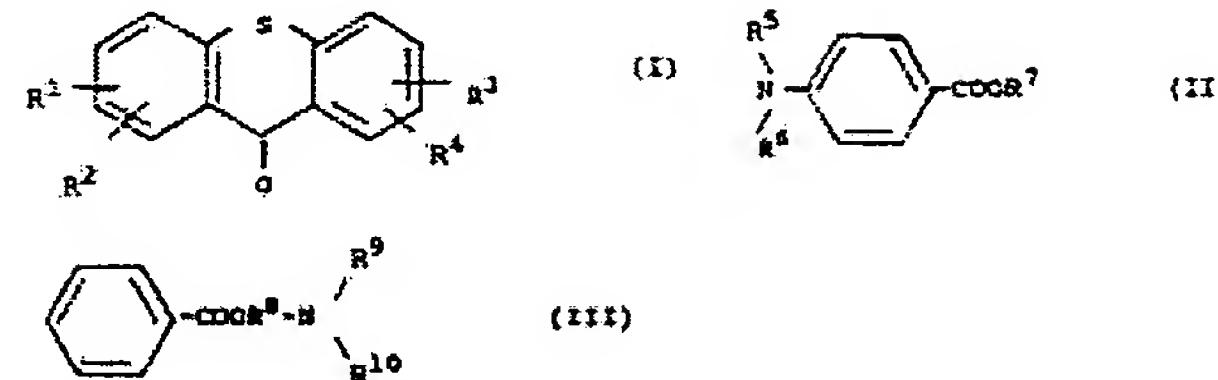
Also published as:

 EP0474009 (A1)
 JP6067427 (A)
 EP0474009 (B1)

Abstract not available for DE4027301

Abstract of corresponding document: EP0474009

A photopolymerisable composition is described which contains a polymeric binder, a free-radical-polymerisable compound having at least one terminal ethylenic double bond and a photoinitiator combination consisting of an N-heterocyclic compound, a thioxanthone derivative of the formula I and a dialkylamino compound of one of the formulae II or III in which R<1>, R<2>, denote hydrogen or halogen atoms or R<3> and R<4> denote alkyl, alkoxy, carboxyl, alkoxycarbonyl or aryloxycarbonyl groups, R<5>, R<6>, R<9> and R<10> denote alkyl groups, R<7> denotes an alkyl or alkoxyalkyl group and R<8> denotes an alkylene group. The mixture is highly photosensitive and produces photoresist templates with vertical edges.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



⑯ BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑯ Offenlegungsschrift
⑯ DE 40 27 301 A 1

⑯ Int. Cl. 5:

G 03 F 7/031

G 03 F 7/09

C 08 F 2/50

// C08F 20/20,20/28,

20/36, G03F 7/032,

7/033, C07D 335/16,

227/00, 241/40

DE 40 27 301 A 1

⑯ Aktenzeichen: P 40 27 301.6

⑯ Anmeldetag: 29. 8. 90

⑯ Offenlegungstag: 5. 3. 92

⑯ Anmelder:

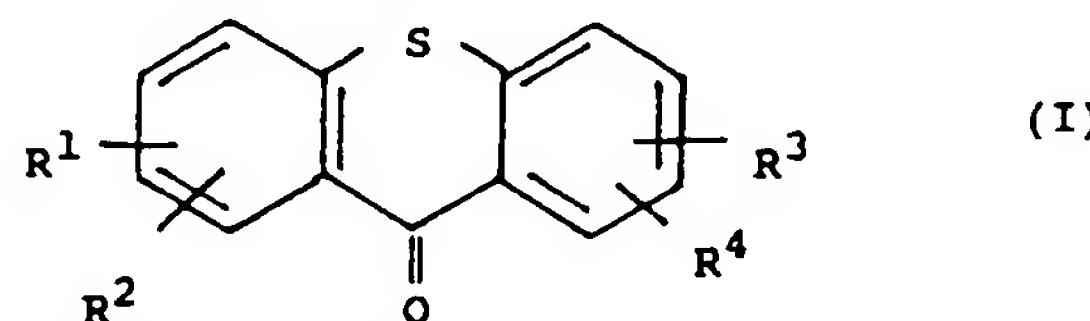
Hoechst AG, 6230 Frankfurt, DE

⑯ Erfinder:

Geißler, Ulrich, Dr., 6203 Hochheim, DE; Frommelt, Hans-Dieter, Dr.; Ruckert, Hans, Dr., 6200 Wiesbaden, DE

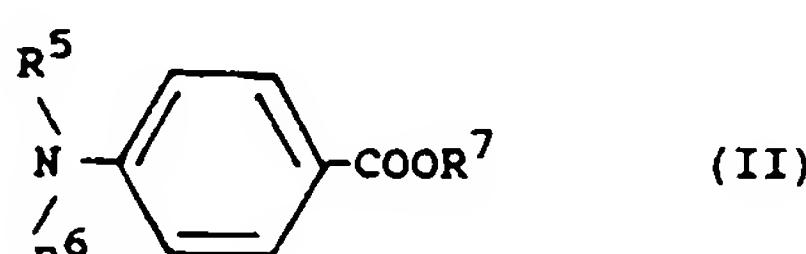
⑯ Photopolymerisierbares Gemisch und daraus hergestelltes photopolymerisierbares Aufzeichnungsmaterial

⑯ Es wird ein photopolymerisierbares Gemisch beschrieben, das ein polymeres Bindemittel, eine radikalisch polymerisierbare Verbindung mit mindestens einer endständigen ethylenischen Doppelbindung und eine Photoinitiatorkombination aus einer N-heterocyclischen Verbindung, einem Thioxanthonderivat der Formel I



R¹, R², R³ und R⁴ Wasserstoff- oder Halogenatome oder Alkyl-, Alkoxy-, Carboxyl-, Alkoxy carbonyl- oder Aryloxy carbonylgruppen
R⁵, R⁶, R⁷ und R¹⁰ Alkylgruppen
R⁷ eine Alkyl- oder Alkoxyalkylgruppe und
R⁸ eine Alkylengruppe
bedeuten. Das Gemisch ist hochlichtempfindlich und ergibt Photoresistschablonen mit senkrechten Flanken.

und einer Dialkylaminoverbindung einer der Formeln II oder III



enthalt, worin

DE 40 27 301 A 1

Beschreibung

5 Die Erfindung betrifft ein photopolymerisierbares Gemisch, das als wesentliche Bestandteile ein polymeres Bindemittel, eine ethylenisch ungesättigte radikalisch polymerisierbare Verbindung und einen Photoinitiator enthält. Sie betrifft ferner ein photopolymerisierbares Aufzeichnungsmaterial aus einem Schichtträger und einer photopolymerisierbaren Schicht, die aus dem vorstehend genannten Gemisch besteht. Gemische und Materialien dieser Art dienen zur Herstellung von Druckplatten, Reliefsbildern und Photoresists.

10 Aus der Patentliteratur ist eine große Anzahl an Photoinitiatoren bekannt. Beispiele sind Benzophenon, 4,4'-Bis-dialkylamino-benzophenone, Anthrachinone, Thioxanthonderivate, Benzoine, Benzoinether, 2,4,5-Triarylimidazolylidimere, Acridin-, Phenazin-, Chinolinderivate oder Trichlormethylverbindungen, insbesondere Trichlormethyl-s-triazine.

15 Auch Kombinationen aus zwei oder mehreren Arten von Photoinitiatoren sind beschrieben, z. B. Kombinationen von 4,4'-Bis-dialkylamino-benzophenon mit Benzophenon oder anderen Verbindungen, Kombinationen von Benzoylmethylen-N-alkyl-naphthothiazolin und Trihalogenmethyltriazinen, Kombinationen aus einem 2,4,5-Triaryl-imidazolylidimeren und einem p-Aminophenylketon, Kombinationen von Dimethylthioxanthon und 4-Dialkylamino-benzoësäureestern (JP-A 82/23 602), Kombinationen von N-heterocyclischen Verbindungen, besonders Acridinverbindungen, mit Trichlormethylgruppen enthaltenden Verbindungen (EP-A 2 43 784) und Kombinationen aus diesen zwei Komponenten und photoreduzierbaren Farbstoffen (EP-A 2 87 817).

20 In der DE-A 35 03 113 werden Acylhalogenacetamidderivate sowie Gemische dieser Photoinitiatoren mit 4,4'-Bis-dialkylamino-benzophenonen, Benzophenonderivaten oder cyclischen Ketonen beschrieben. Gegenstand der US-A 36 61 588 sind Photoinitiatormischungen, bestehend aus einem p-Aminophenylketon und einer aktiven Methylen- oder Aminoverbindung. In der DE-A 26 10 842 wird ein Gemisch aus N-Phenylacridon und Trihalogenmethylverbindungen beschrieben.

25 Auch ternäre Photoinitiatorsysteme sind bekannt, so z. B. ein Gemisch aus einem 4,4'-Bis-dialkylamino-benzophenon, einem Benzophenonderivat und einer Verbindung mit einer Trihalogenmethylgruppe (DE-A 33 39 228).

30 Ein wichtiges Anwendungsgebiet solcher Gemische ist die Herstellung von Trockenresistmaterialien. Da hierbei Photoresistschichten einer Dicke in der Größenordnung von 10 bis 100 μm eingesetzt werden, kommt es darauf an, daß die Flanken der entwickelten Resistlinien möglichst senkrecht verlaufen, damit die auf dem Substrat, z. B. der Leiterplatte, abgedeckte Linie auch möglichst genau der Vorlage entspricht. An Trockenresists werden daher insbesondere drei Anforderungen gestellt:

1. Hohe Lichtempfindlichkeit,
2. Hohe Auflösung,
3. Senkrechte Flankenform.

35 Mit den bekannten Photoinitiatorkombinationen konnte zwar die Lichtempfindlichkeit wesentlich gesteigert werden, jedoch gelang es bisher nicht, zugleich die beiden anderen Eigenschaften zu verbessern. In der Regel bedingt eine hohe Lichtempfindlichkeit eine positive Flankenstruktur, d. h. es entsteht eine Resistlinie, die an der Basis breiter ist als an der Oberkante. Eine positive oder negative Flankenform hat wiederum eine schlechtere Auflösung zur Folge.

40 Aufgabe der Erfindung war es, ein photopolymerisierbares Gemisch vorzuschlagen, das den drei vorstehend genannten Anforderungen gerecht wird.

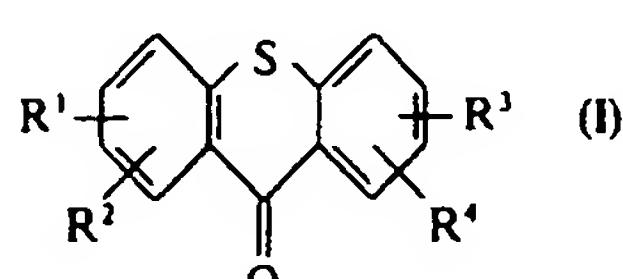
Gegenstand der Erfindung ist ein photopolymerisierbares Gemisch, das als wesentliche Bestandteile

45 a) ein polymeres Bindemittel,
 b) eine radikalisch polymerisierbare Verbindung mit mindestens einer endständigen ethylenischen Doppelbindung und
 c) eine N-heterocyclische Verbindung als Photoinitiator

50 enthält.

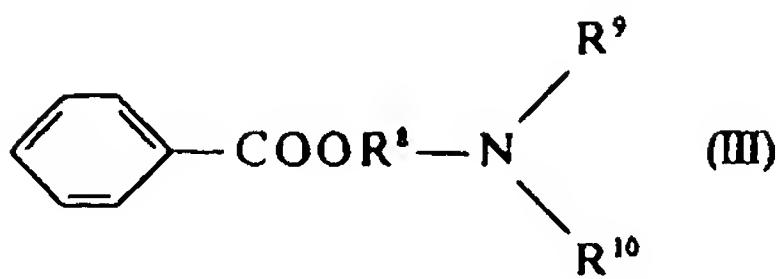
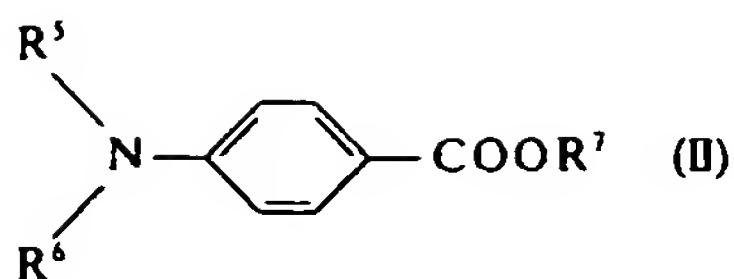
Das erfindungsgemäße Gemisch ist dadurch gekennzeichnet, daß es als weitere Photoinitiator-Komponenten

55 d) ein Thioxanthonderivat der Formel I



und

65 e) eine Dialkylaminoverbindung einer der Formeln II oder III



15

enthält, worin

R¹, R², R³ und R⁴ Wasserstoff- oder Halogenatome oder Alkyl-, Alkoxy-, Carboxyl-, Alkoxy carbonyl- oder Aryloxycarbonylgruppen,
R⁵, R⁶, R⁹ und R¹⁰ Alkylgruppen,
R⁷ eine Alkyl- oder Alkoxyalkylgruppe und
R⁸ eine Alkylengruppe

20

bedeuten.

25

Erfnungsgemäß wird ferner ein photopolymerisierbares photopolymerisierbares Aufzeichnungsmaterial mit einem Schichtträger und einer photopolymerisierbaren Schicht vorgeschlagen, die als wesentliche Bestandteile

30

- ein polymeres Bindemittel,
- eine radikalisch polymerisierbare Verbindung mit mindestens einer endständigen ethylenischen Doppelbindung und
- eine N-heterocyclische Verbindung als Photoinitiator

35

enthält.

Das erfungsgemäße Aufzeichnungsmaterial ist dadurch gekennzeichnet, daß die Schicht als weitere Photoinitiator-Komponenten die vorstehend genannten Verbindungen (d) und (e) enthält.

40

Die Thioxanthone der Formel I sind vorzugsweise Verbindungen, in denen mindestens zwei der Reste R¹ bis R⁴, vorzugsweise drei dieser Reste Wasserstoffatome sind. Wenn diese Reste Alkyl- oder Alkoxyreste sind oder enthalten, können diese im allgemeinen 1 bis 6, insbesondere 1 bis 4 Kohlenstoffatome enthalten. Als Aryloxycarbonylgruppen werden Phenoxy carbonylgruppen bevorzugt, die ggf. durch Halogenatome oder C₁-C₃-Alkylgruppen substituiert sind. Als Halogenatome werden Chlor- und Bromatome bevorzugt.

45

In den Dialkylaminoverbindungen der Formeln II und III sind R⁵, R⁶, R⁹ und R¹⁰ Alkylgruppen mit im allgemeinen 1 bis 8, vorzugsweise 1 bis 4 Kohlenstoffatomen. R⁷ ist im allgemeinen eine Alkylgruppe mit 1 bis 6, vorzugsweise 1 bis 3, oder eine Alkoxyalkylgruppe mit 2 bis 8, vorzugsweise 3 bis 6 Kohlenstoffatomen. R⁸ hat im allgemeinen 2 bis 6 Kohlenstoffatome.

Bevorzugt werden Verbindungen der Formel I mit R¹ = Alkyl und R² bis R⁴ = Wasserstoff und als Coinitiatoren Verbindungen der Formel II.

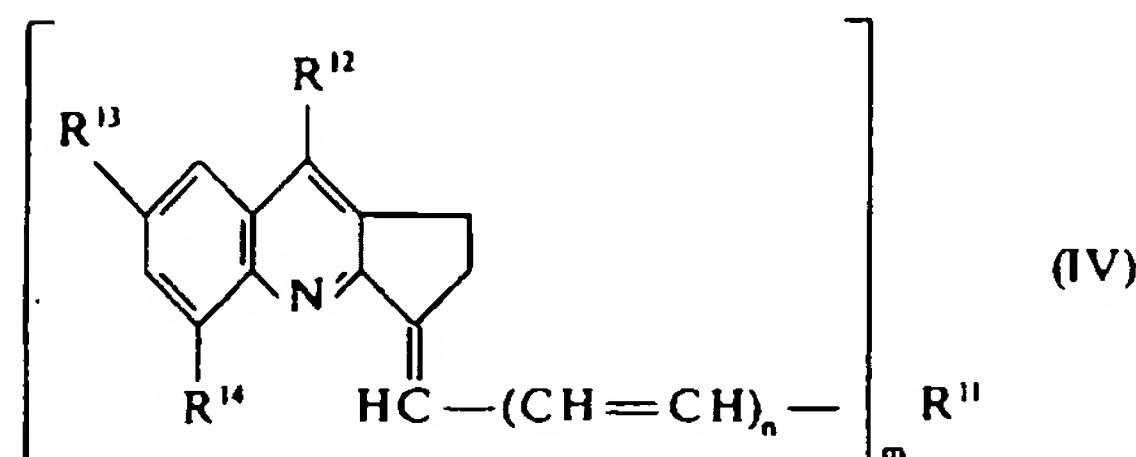
50

Beispiele für bevorzugte N-heterocyclische Verbindungen sind in der DE-A 20 27 467 beschrieben. Es handelt sich hierbei um Verbindungen vom Acridin- oder Phenazintyp, die in einem der äußeren aromatischen Ringe ein weiteres Stickstoffatom als Heteroatom und an diesen Ringen bis zu zwei anellierte Benzolringe enthalten können und die ferner bis zu drei Substituenten tragen können, die gleich oder verschieden sind und H, Halogen, Alkyl-, Alkoxy-, Aryl-, Aryloxy-, Amino-, Acylamino- oder Aralkenylreste sind.

Als weitere N-heterocyclische Verbindungen sind Chinoxaline und Chinazoline zu nennen, wie sie in der DE-A 20 39 861 beschrieben sind. Ebenso sind die in der EP-A 3 74 704 beschriebenen substituierten Acridine geeignet.

55

Weitere Beispiele sind in der EP-A 2 20 589 beschrieben. Es handelt sich dabei um Chinoline, insbesondere 2,3-Dihydro-1H-cyclopenta[b]chinoline der allgemeinen Formel IV



65

worin

R^{11} ein substituierter oder unsubstituierter m-wertiger carbo- oder heterocyclischer aromatischer Rest,
 R^{12} ein Wasserstoffatom, ein Alkyl-, Aryl-, Aralkyl- oder Araalkenylrest ist,
 R^{13} und R^{14} gleich oder verschieden sind und Wasserstoff- oder Halogenatome, Alkyl- oder Alkoxyreste
 bedeuten,

5 n 0 oder 1 und
 m 1 oder 2 ist.

Auch 2-(Aryl-vinyl)- und 2-(4-Aryl-butadienyl)chinoline, wie sie in der EP-A 11 786 beschrieben sind, sind als N-Heterocyclen geeignet.

Beispiele für N-heterocyclische Verbindungen sind:

10 9-Phenylacridin, 9-(p-Tolyl)-acridin, 9-(4-Methoxyphenyl)-acridin, 9-(4-Hydroxyphenyl)-acridin, 9-Acetylaminoo-
 acridin, Benz[a]phenazin, 9-Methyl-benz[a]phenazin, 9,10-Dimethyl-benz[a]phenazin, 9-Methyl-benz[a]phenazin,
 10-Methyl-benz[a]phenazin, 9-Methoxy-benz[a]phenazin, 10-Methoxy-benz[a]phenazin, Dibenz[a,c]phenazin,
 11-Methoxy-dibenz[a,c]phenazin, Dibenz[a,j]phenazin, davon insbesondere 9-Phenylacridin, 9-(p-Tolyl)-acridin,
 15 Benz[a]phenazin und 9-Methyl-benz[a]phenazin, Chinoxalinderivate, z. B. 6,4',4''-Trimethoxy-2,3-diphenyl-
 chinoxalin, 4',4''-Dimethoxy-2,3-diphenyl-5-azachinoxalin, Chinazolinderivate, 2-Styrylchinolin, Cinnamyliden-
 chinaldin und 3-(o-Chlor-benzyliden)-9-phenyl-2,3-dihydro-1H-cyclopenta[b]chinolin.

Die N-heterocyclische Verbindung wird in einer Menge von 0,01 bis 3,0, vorzugsweise 0,05 bis 1,0 Gew.-% eingesetzt.

20 Die Menge an Thioxanthon und Dialkylaminoverbindung beträgt je 0,1 bis 4,0 Gew.-%, bevorzugt 0,2 bis 2,0 Gew.-%. Dabei werden im allgemeinen 0,3 bis 3, vorzugsweise 0,5 bis 2 Gewichtsteile Thioxanthon je Gewichtsteil Dialkylaminoverbindung eingesetzt.

Das Mengenverhältnis von Thioxanthon + Dialkylaminoverbindung zu N-heterocyclischer Verbindung liegt im allgemeinen im Bereich von 1 : 1 bis 20 : 1, vorzugsweise zwischen 2 : 1 und 15 : 1.

25 Die erfindungsgemäßen Gemische enthalten polymerisierbare Verbindungen mit mindestens einer, vorzugsweise mindestens zwei endständigen ethylenischen Doppelbindungen. Als polymerisierbare Verbindungen werden im allgemeinen Ester der Acryl- oder Methacrylsäure mit mehrwertigen, vorzugsweise primären, Alkoholen verwendet. Beispiele für geeignete mehrwertige Alkohole sind Ethylenglykol, Propylenglykol, Butandiol-1,4, Butandiol-1,3, Diethylenglykol, Triethylenglykol, Polyethylen- oder Polypropylenglykole mit Molekulargewichten von 200 bis 1000, Neopentylglykol, Glycerin, Trimethylolethan und -propan, Pentaerythrit, Bisphenol-A-Derivate sowie Umsetzungsprodukte dieser Verbindungen mit Ethyldioxid und/oder Propylenoxid. Mit Vorteil werden auch Urethangruppen enthaltende Bisacrylate und Bismethacrylate eingesetzt, die durch Umsetzung von 1 mol eines Diisocyanats mit 2 mol Hydroxyalkylacrylat oder -methacrylat erhalten werden. Das Diisocyanat kann auch ein oligomeres, durch Umsetzen eines Diols mit einem molaren Überschuss an monomerem Diisocyanat erhaltenes Produkt sein. Derartige und ähnliche Urethangruppen enthaltende Monomere sind in den DE-A 20 64 079, 28 22 190, 30 48 502 und 35 40 480 beschrieben.

30 Der Mengenanteil der Schicht an Monomeren beträgt im allgemeinen etwa 10 bis 75, vorzugsweise 20 bis 60 Gew.-%.

35 Als Bindemittel kann eine Vielzahl löslicher organischer Polymerisate Einsatz finden. Als Beispiele seien genannt: Polyamide, Polyvinylester, Polyvinylacetate, Polyvinylether, Epoxidharze, Polyacrylsäureester, Poly-
 40 methacrylsäureester, Polyester, Alkydharze, Polyacrylamid, Polyvinylalkohol, Polyethylenoxid, Polydimethyl-
 acrylamid, Polyvinylpyrrolidon, Polyvinylmethylformamid, Polyvinylmethylacetamid sowie Mischpolymerisate
 der Monomeren, die die aufgezählten Homopolymerisate bilden.

45 Ferner kommen als Bindemittel Naturstoffe oder umgewandelte Naturstoffe in Betracht, z. B. Gelatine und Celluloseether.

Mit besonderem Vorteil werden Bindemittel verwendet, die wasserunlöslich, aber in wäßrig-alkalischen Lösungen löslich oder mindestens quellbar sind, da sich Schichten mit solchen Bindemitteln mit den bevorzugten wäßrig-alkalischen Entwicklern entwickeln lassen. Derartige Bindemittel können z. B. die folgenden Gruppen enthalten: $-COOH$, $-PO_3H_2$, $-SO_3H$; $-SO_2NH-$, $-SO_2-NH-SO_2-$ und $-SO_2-NH-CO-$.

50 Als Beispiele hierfür seien genannt: Maleinatharze, Polymerisate aus N-(p-Tolyl-sulfonyl)-carbaminsäure-
 β-methacryloyloxy-ethylester und Mischpolymerisate dieser und ähnlicher Monomerer mit anderen Monomeren sowie Vinylacetat/Crotonsäure- und Styrol/Maleinsäureanhydrid-Mischpolymerisate. Alkylmethacrylat/
 55 Methacrylsäure-Mischpolymerisate und Mischpolymerisate aus Methacrylsäure, höheren Alkylmethacrylaten und Methylmethacrylat und/oder Styrol, Acrylnitril u. a., wie sie in den DE-A 20 64 080, 23 63 806 oder 34 27 519 beschrieben sind, werden bevorzugt. Mit Erfolg können auch die in der DE-A 38 05 706 beschriebenen Bindemittel auf Basis einer α,β -ungesättigten Carbonsäure, eines Methacrylats, eines Acrylats und einer Verbindung mit einem aroamatischen Substituenten eingesetzt werden.

60 Das Gemisch kann als übliche weitere Bestandteile Polymerisationsinhibitoren, sonstige Stabilisatoren, Wasserstoffdonatoren, Lichtempfindlichkeitsregler, Farbstoffe, Leukofarbstoffe, Photooxydationsmittel, z. B. Tribrommethylphenylsulfon, Pigmente, Weichmacher und thermisch aktivierbare Vernetzungsmittel enthalten.

65 Als aktinische Strahlung, gegenüber der das erfindungsgemäße Gemisch empfindlich ist, kommt jede elektromagnetische Strahlung in Betracht, deren Energie zur Auslösung einer Polymerisation ausreicht. Geeignet sind insbesondere sichtbares und ultraviolettes Licht, Röntgen- und Elektronenstrahlung. Auch Laserstrahlung im sichtbaren und UV-Bereich kann verwendet werden. Bevorzugt wird kurzwelliges sichtbares und nahe UV-Licht.

70 Als Schichtträger für mit dem erfindungsgemäßen Gemisch hergestellte Aufzeichnungsmaterialien sind beispielweise Aluminium, Stahl, Zink, Kupfer, Siebe oder Kunststofffolien, z. B. aus Polyethylenterephthalat, geeignet. Die Trägeroberfläche kann chemisch oder mechanisch vorbehandelt werden, um die Haftung der Schicht richtig einzustellen.

Das erfindungsgemäße Gemisch findet bevorzugt Anwendung als trocken übertragbares Photoresistmaterial. Dazu kann es in bekannter Weise als vorgefertigte, übertragbare Trockenresistfolie auf das zu bearbeitende Werkstück, z. B. auf Leiterplatten-Basismaterial, aufgebracht werden. Im allgemeinen wird zur Herstellung des Trockenresistmaterials eine Lösung des Gemisches in einem Lösemittel auf einen geeigneten Schichtträger, z. B. eine Polyesterfolie, aufgebracht und getrocknet. Die Schichtdicke der Resistschicht kann etwa 10 bis 80, vorzugsweise 20 bis 60 μm betragen. Die freie Oberfläche der Schicht wird vorzugsweise mit einer Deckfolie, z. B. aus Polyethylen oder Polypropylen, abgedeckt. Das fertige Laminat kann als Großrolle gespeichert und bei Bedarf zu Resistrollen beliebiger Breite zerschnitten werden. 5

Die Folien lassen sich mit in der Trockenresisttechnik üblichen Geräten verarbeiten. In einer handelsüblichen Laminierzichtung wird die Deckfolie abgezogen und die Photoresistschicht auf gebohrtes, verkupfertes Basismaterial laminiert. Die so präparierte Platte wird dann durch eine Vorlage belichtet und nach Abziehen der Trägerfolie in bekannter Weise entwickelt. 10

Als Entwickler sind organische Lösemittel, z. B. Trichlorethan, oder wäßrige, vorzugsweise wäßrig-alkalische Lösungen, z. B. von Alkaliphosphaten, -carbonaten oder -silikaten, geeignet, denen gegebenenfalls kleine Mengen an mit Wasser mischbaren, organischen Lösemitteln oder an Netzmitteln zugesetzt werden können. 15

Die erfindungsgemäßen Gemische lassen sich für die verschiedensten Anwendungsgebiete einsetzen. Mit besonderem Vorteil werden sie in Form eines Trockenresistfilms zur Herstellung von Reservagen, d. h. Ätzschutzschichten oder Galvanoreserven, auf metallischen Trägern, z. B. Kupfer, verwendet. 15

Bei Einsatz der erfindungsgemäßen Photoinitiatorkombination erhält man Photoresistschichten mit hoher Lichtempfindlichkeit, einem hervorragenden Auflösungsvermögen und senkrechten Resistflanken unabhängig von der Filmvorlage (positiv oder negativ). Wenn die N-heterocyclische Verbindung allein als Photoinitiator eingesetzt wird, werden eine reduzierte Auflösung und positive Resistflanken erhalten, was insbesondere für Galvanoanwendungen von Nachteil ist. Das Thioxanthon/Amin-Gemisch allein ergibt eine geringere Lichtempfindlichkeit mit ungenügender Durchhärtung des Resistsockels. Bei Einsatz einer Positivvorlage (Galvanoanwendung) werden dabei positive, bei Einsatz einer Negativvorlage (Ätzanwendung) negative Flanken ausgebildet. Beides ist für den praktischen Einsatz von Nachteil. 20

Die folgenden Beispiele erläutern bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung. Mengenverhältnisse und Prozentzahlen sind in Gewichtseinheiten zu verstehen, wenn nichts anderes angegeben ist. Die Mengen an Bestandteilen sind in der Regel in Gewichtsteilen (Gt) angegeben. Das Zeichen (V) hinter einer Beispielsvariante gibt an, daß es sich um ein Vergleichsbeispiel handelt. 25

Beispiel 1

In Stammlösungen aus je

21 Gt eines Polymerisats aus Methacrylsäure, Acrylsäure, Methylmethacrylat, Butylacrylat und Styrol (16 : 5 : 42 : 27 : 10), zugesetzt als 50%ige Lösung (42 Gt) in Ethanol/Butanon 1 : 1, 35

9 Gt Polyethylenglykol-400-dimethacrylat,

0,45 Gt Leukokristallviolett,

0,012 Gt Viktoriareinblau FGA (C. I. 42598) und

0,03 Gt Tribrommethylphenylsulfon in

27 Gt Butanon und

22 Gt Ethanol

wurden als Photoinitiatoren

A (V) 0,06 Gt 9-Phenylacridin,

B (V) 0,24 Gt Isopropylthioxanthon und
0,30 Gt 4-Dimethylamino-benzoësäureethylester oder

C 0,06 Gt 9-Phenylacridin,
0,24 Gt Isopropylthioxanthon und
0,30 Gt 4-Dimethylamino-benzoësäureethylester

gelöst.

Die Lösungen wurden auf biaxial verstreckte und thermofixierte Polyethylenterephthalatfolien von 25 μm Stärke so aufgeschleudert, daß nach dem Trocknen bei 100°C jeweils ein Schichtgewicht von 45 g/m² erhalten wurde. 55

Die so hergestellten Trockenresistfolien wurden mit einer handelsüblichen Laminierzichtung bei 115°C auf mit 35 μm starker Kupferfolie kaschierte Phenolharz-Schichtstoffplatten laminiert. Anschließend wurde durch die unten beschriebenen Belichtungsvorlagen 1 bzw. 2 mit einer 5-kW-Metallhalogenidlampe in einem Vakuumkopierrahmen 5 s, durch die Belichtungsvorlage 3 8 s belichtet und dann mit 1%iger Sodalösung entwickelt. 60

Belichtungsvorlage 1

5	dunkel transparent	47 µm 300 µm	(Linien) (Abstände)
	Breite des freigelegten Kanals (Oberkante/Unterkante)		
10	A (V)	—	nicht aufgelöst
	B (V)	71/58 µm	positive Resistflanken keine 1 : 1 Wiedergabe Resistabhebung
15	C	47/47 µm	senkrechte Resistflanken 1 : 1 Wiedergabe

Belichtungsvorlage 2

20	dunkel transparent	300 µm 46 µm	
	Breite der Resistlinie (Oberkante/Unterkante)		
25	A (V)	46/50 µm	positive Resistflanken
	B (V)	34/31 µm	negative Resistflanken keine 1 : 1 Wiedergabe Resistabhebung
30	C	45/45 µm	senkrechte Resistflanken 1 : 1 Wiedergabe

Belichtungsvorlage 3

35	dunkel transparent	71 µm 300 µm	
	Kanal (Oberkante/Unterkante)		
40	A (V)	—	nicht aufgelöst
	B (V)	85/76 µm	positive Resistflanken keine 1 : 1 Wiedergabe
45	C	69/69 µm	senkrechte Resistflanken 1 : 1 Wiedergabe

Die beiliegenden Bilder (Fig. 1) zeigen mikroskopische Aufnahmen von Querschnitten durch die entsprechenden Resistmuster.

Beispiel 2

50	Zu Stammlösungen aus je
	20 Gt des in Beispiel 1 angegebenen Polymeren, zugesetzt als 50%ige Lösung (40 Gt) in Ethanol/Butanol 1 : 1, 4 Gt Trimethylolpropantriacrylat,
55	4 Gt des Diurethans aus 2 mol Hydroxyethylmethacrylat und 1 mol 2,2,4-Trimethylhexamethylendiisocyanat, 2 Gt des Umsetzungsprodukts aus 1 mol Hydroxyethylmethacrylat, 5 mol Ethylenoxid und 1 mol Butylisocyanat, 0,45 Gt Leukokristallviolet,
	0,012 Gt Viktoriareinblau FGA und
60	0,03 Gt Tribrommethylphenylsulfon in
	26 Gt Butanon und 13 Gt Ethanol

wurden als Photoinitiatoren

A (V) 0,06 Gt 9-(4-Methoxy-phenyl)-acridin,
 B (V) 0,24 Gt Isopropylthioxanthon und
 0,30 Gt 4-Dimethylamino-benzoësäureethylester oder
 C 0,06 Gt 9-(4-Methoxy-phenyl)-acridin,
 0,24 Gt Isopropylthioxanthon und
 0,30 Gt 4-Dimethylamino-benzoësäureethylester

5

zugesetzt.

Durch Aufschleudern wurden wie in Beispiel 1 beschrieben Trockenresistschichten hergestellt. Es wurde 10
 laminiert, 9 s durch die unten beschriebenen Belichtungsvorlagen 4, 5 und 6 belichtet und in 1%iger Sodalösung
 entwickelt.

Belichtungsvorlage 4

15

dunkel	43 μm
transparent	300 μm
Kanal (Oberkante/Unterkante)	
A (V)	— nicht aufgelöst
B (V)	54/40 μm positive Resistflanken keine 1 : 1 Wiedergabe
C	44/42 μm senkrechte Resistflanken 1 : 1 Wiedergabe

20

Belichtungsvorlage 5

30

dunkel	56 μm
transparent	300 μm
Kanal (Oberkante/Unterkante)	
A (V)	58/42 μm positive Resistflanken keine 1 : 1 Wiedergabe
B (V)	70/61 μm wie A
C	56/54 μm senkrechte Resistflanken 1 : 1 Wiedergabe

35

Belichtungsvorlage 6

45

dunkel	65 μm
transparent	300 μm
Kanal (Oberkante/Unterkante)	
A (V)	65/45 positive Resistflanken keine 1 : 1 Wiedergabe
B (V)	77/69 μm wie A
C	66/64 μm senkrechte Resistflanken 1 : 1 Wiedergabe

50

55

Phenylacridin führt zu einer schlechteren Auflösung, verbunden mit der Ausbildung stark positiver Resistflanken und abgerundeten Resistflanken. Das Thioxanthon/Amin-Gemisch ergibt eine reduzierte Lichtempfindlichkeit und keine 1 : 1 Wiedergabe der Strukturen. Außerdem ist die Resistflankenform positiv, insbesondere bei feinen Strukturen. Schnittbilder der Muster sind in Fig. 2 wiedergegeben.

60

Beispiel 3

Vier Stammlösungen aus je

65

54 Gt eines Polymerisats aus Methacrylsäure, Methylmethacrylat und Hexylmethacrylat (35 : 5 : 60),
 16 Gt des Diurethans aus 2 mol Hydroxyethylmethacrylat und 1 mol 2,2,4-Trimethyl-hexamethyleniisocyanat,

30 Gt Polyethylenglykol-400-dimethacrylat,
 0,1 Gt 1,4-Bis-(4-tert.butoxy-phenylamino)-5,8-dihydroxyanthrachinon und
 0,05 Gt Samaronmarineblau HR (CI Disperse Blue 290) in
 110 Gt Butanon und
 5 110 Gt Ethanol

wurden

A (V) 0,5 Gt 9-Methylbenz[a]phenazin,
 10 B 0,5 Gt 9-Methylbenz[a]phenazin,
 0,5 Gt Isopropylthioxanthon und
 0,5 Gt 4-Dimethylamino-benzoësäurebutylester,
 C (V) 0,5 Gt 2,3-Bis(p-methoxyphenyl)-6-methoxychinoxalin,
 15 D 0,5 Gt 2,3-Bis(p-methoxyphenyl)-6-methoxychinoxalin
 0,5 Gt Isopropylthioxanthon und
 0,5 Gt 4-Dimethylamino-benzoësäurebutylester

20 als Photoinitiatoren zugesetzt.

Die Lösungen wurden wie im Beispiel 1 beschrieben auf Polyethylenterephthalatfolie aufgebracht und getrocknet.

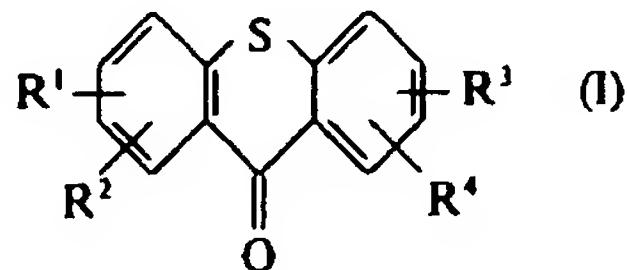
Die Folien wurden ebenso auf mit Kupferfolie kaschierte Phenolharz-Schichtstoffplatten laminiert und anschließend unter einer Vorlage, die aus einem Linienmuster mit 50 µm breiten schwarzen Linien und 50 µm breiten Zwischenräumen sowie einem Graustufenkeil bestand, so belichtet, daß nach dem Entwickeln mit 1%iger Sodalösung (30°C—45 Sekunden Sprühen) der Resist unter der Stufe 8 (optische Dichte 1,18) noch ausreichend gehärtet war und stehen blieb, der Resist unter der Stufe 9 (optische Dichte 1,33) aber durch den Entwickler gelöst und entfernt wurde.

Anschließend wurde die Auflösung beurteilt:

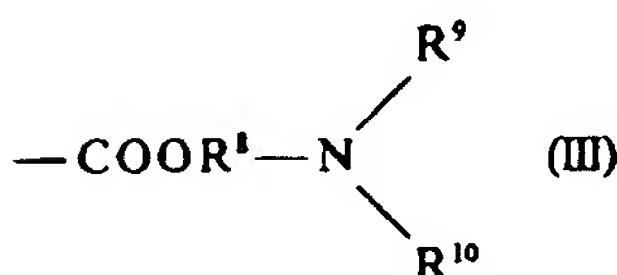
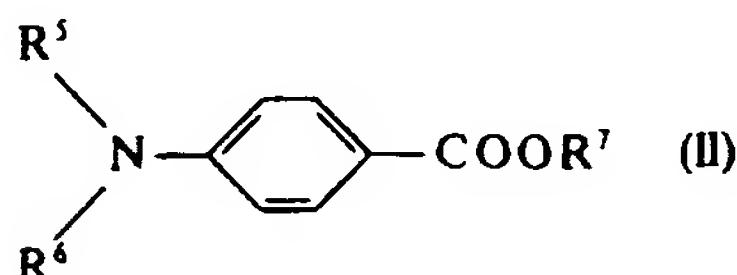
30 Die erfindungsgemäßen Muster B und D gaben das 50 µm-Balkenmuster vorzüglich wieder, bei den Mustern A und C waren die belichteten Balken zusammengewachsen, d. h. auch unter den schwarzen Linien hatte eine gewisse Lichtvernetzung und Photohärtung stattgefunden.

Patentansprüche

35 1. Photopolymerisierbares Gemisch, das als wesentliche Bestandteile
 a) ein polymeres Bindemittel,
 b) eine radikalisch polymerisierbare Verbindung mit mindestens einer endständigen ethylenischen
 Doppelbindung und
 c) eine N-heterocyclische Verbindung als Photoinitiator
 40 enthält, dadurch gekennzeichnet, daß es als weitere Photoinitiator-Komponenten
 d) ein Thioxanthonderivat der Formel I



50 und
 e) eine Dialkylaminoverbindung einer der Formeln II oder III



65

enthält, worin

R^1, R^2, R^3 und R^4 Wasserstoff- oder Halogenatome oder Alkyl-, Alkoxy-, Carboxyl-, Alkoxy carbonyl- oder Aryloxy carbonylgruppen,
 R^5, R^6, R^9 und R^{10} Alkylgruppen,
 R^7 eine Alkyl- oder Alkoxyalkylgruppe und
 R^8 eine Alkylengruppe
bedeuten.

5

2. Gemisch nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die N-heterocyclische Verbindung eine Acridin-, Phenazin-, Chinoxalin- oder Chinolinverbindung ist.

10

3. Gemisch nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die N-heterocyclische Verbindung in einer Menge von 0,01 bis 3 Gew.-% darin enthalten ist.

4. Gemisch nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es je 0,1 bis 4 Gew.-% an Verbindung (d) und Verbindung (e) enthält.

15

5. Gemisch nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es 1 bis 20 Gewichtsteile der Gesamtmenge an (d)+(e) je 1 Gewichtsteil N-heterocyclische Verbindung (c) enthält.

6. Gemisch nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Mengenverhältnis von (d) zu (e) 3 : 1 bis 1 : 3 beträgt.

15

7. Gemisch nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Bindemittel wasserunlöslich und in wäßrig-alkalischen Lösungen löslich ist.

8. Gemisch nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es 20 bis 90 Gew.-% Bindemittel und 10 bis 75 Gew.-% an polymerisierbaren Verbindungen enthält.

20

9. Photopolymerisierbares Aufzeichnungsmaterial mit einem Schichtträger und einer photopolymerisierbaren Schicht, die als wesentliche Bestandteile

a) ein polymeres Bindemittel,

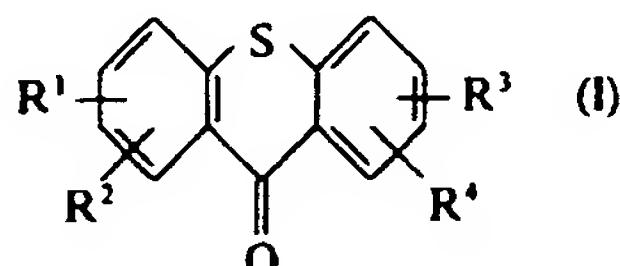
25

b) eine radikalisch polymerisierbare Verbindung mit mindestens einer endständigen ethylenischen Doppelbindung und

c) eine N-heterocyclische Verbindung als Photoinitiator

enthält, dadurch gekennzeichnet, daß sie als weitere Photoinitiator-Komponenten

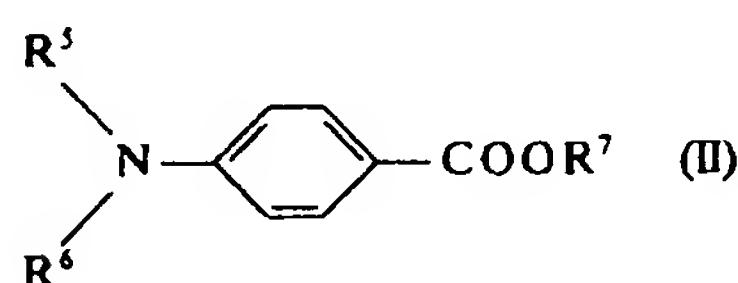
d) ein Thioxanthonderivat der Formel I



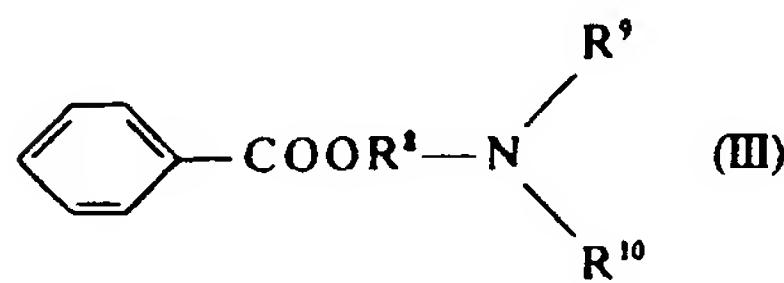
30

und

e) eine Dialkylaminoverbindung einer der Formeln II oder III



40



45

50

enthält, worin

R^1, R^2, R^3 und R^4 Wasserstoff- oder Halogenatome oder Alkyl-, Alkoxy-, Carboxyl-, Alkoxy carbonyl- oder Aryloxy carbonylgruppen,

55

R^5, R^6, R^9 und R^{10} Alkylgruppen,

R^7 eine Alkyl- oder Alkoxyalkylgruppe und

R^8 eine Alkylengruppe

bedeuten.

10. Photopolymerisierbares Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Schichtträger eine flexible transparente Kunststofffolie ist, die mit der photopolymerisierbaren Schicht abtrennbar verbunden ist und daß die Schicht auf der dem Schichtträger abgewandten Seite eine flexible Abdeckfolie trägt, deren Haftung an der photopolymerisierbaren Schicht geringer ist als die des Schichtträgers.

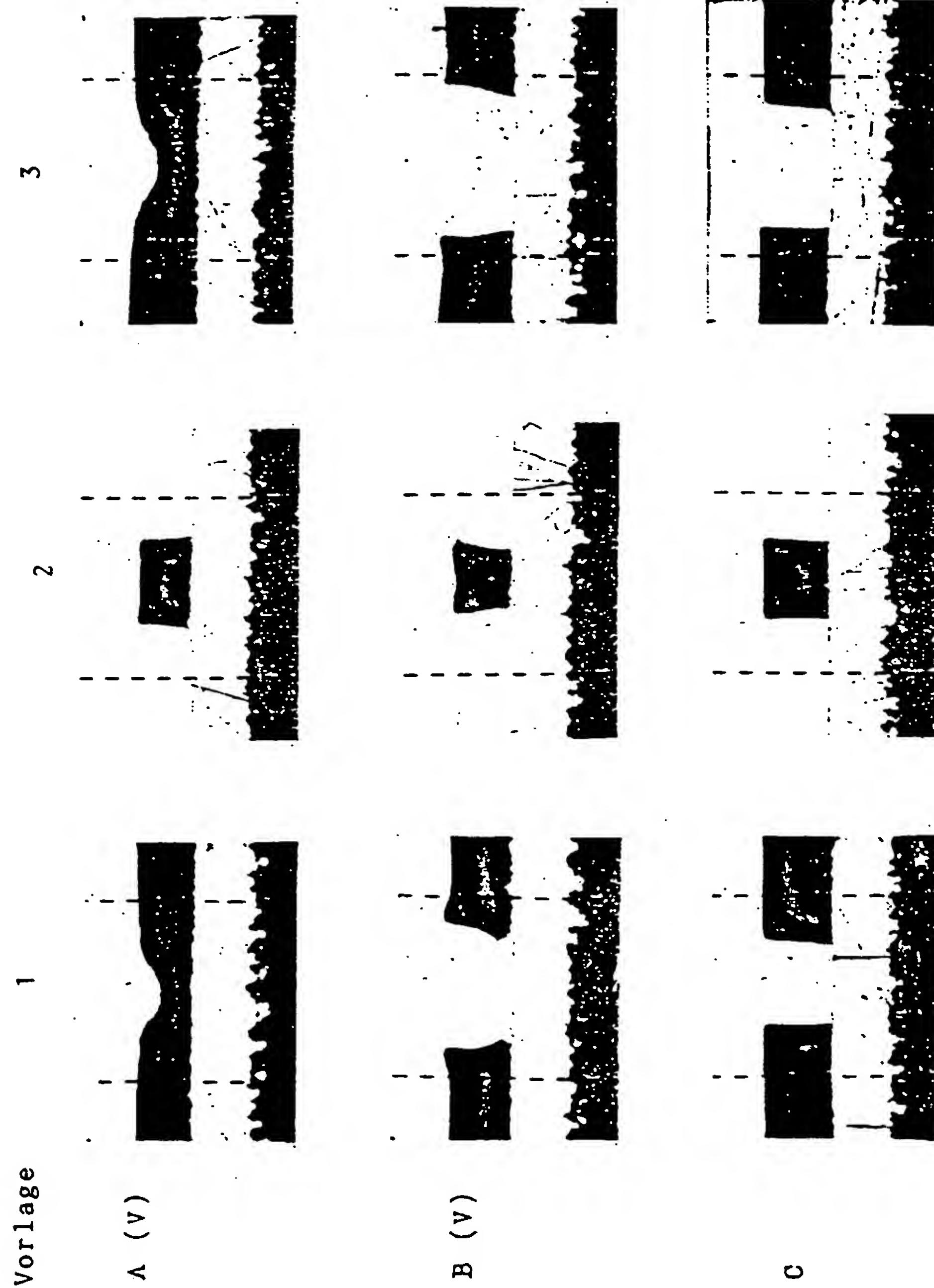
60

65

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

— Leerseite —

Figur 1



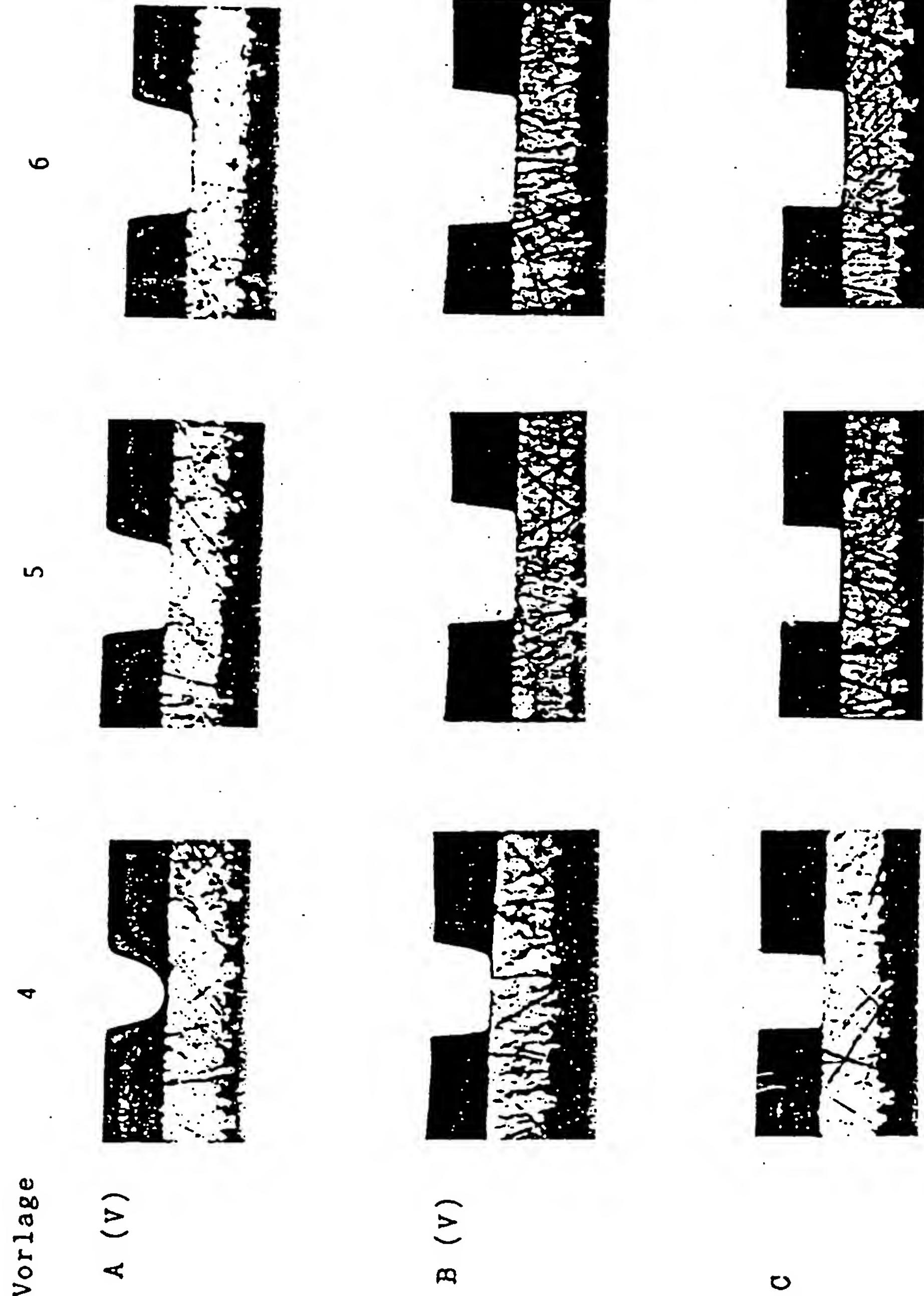
Vorlage

A (V)

B (V)

C

Figur 2



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT OR DRAWING
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- GRAY SCALE DOCUMENTS
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.